



用于 10^{-6} pa 超高真空圆形平面磁控溅射靶的密封装置

文献类型: 专利

...

作者 邱凯; 李新化; 钟飞; 尹志军; 解新建; 王玉琦

发表日期 2008

专利国别 中国

专利号 cn101148752

专利类型 发明

权利人 中国科学院合肥研究院

是否PCT专利 是

学科主题 纳米材料与技术

公开日期 2009-11-10; 2009-11-10

申请日期 2006

专利申请号 cn200610096144

源URL [<http://ir.hfcas.ac.cn/handle/334002/1730>]

专题 合肥物质科学研究院_中科院固体物理研究所

推荐引用方式 邱凯, 李新化, 钟飞, 等. 用于 10^{-6} pa 超高真空圆形平面磁控溅射靶的密封装置, 用于 10^{-6} pa 超高真空圆形平面磁控溅射靶的密封装置, 用于 10^{-6} pa 超高真空圆形平面磁控溅射靶的密封装置, 用于 10^{-6} pa 超高真空圆形平面磁控溅射靶的密封装置. cn101148752. 2008-01-01.
GB/T 7714

入库方式: OAI收割

来源: [合肥物质科学研究院](#)

浏览	下载	收藏
497	133	0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。

